PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-172228

(43) Date of publication of application: 26.06.2001

(51)Int.Cl.

CO7C 67/26 CO7B 63/00 CO7C 67/48 CO7C 69/54 // CO7B 61/00

(21)Application number: 2000-032340

(71)Applicant: NIPPON SHOKUBAI CO LTD

(22)Date of filing:

09.02.2000

(72)Inventor: MATSUMOTO HAJIME

ISHIDA NORIMASA SHINTANI YASUHIRO KAMIOKA MASATOSHI YONEDA YUKIHIRO

(30)Priority

Priority number: 11285888

Priority date: 06.10.1999

Priority country: JP

(54) METHOD FOR PRODUCING HYDROXYALKYL (METH)ACRYLATE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for economically and efficiently recovering and reusing an unreacted alkylene oxide in a method for producing a hydroxyalkyl (meth) acrylate, including a process for reacting (meth)acrylic acid with the alkylene oxide and dissipating the unreacted alkylene oxide in the reaction solution and absorbing the unreacted alkylene oxide in a solvent.

SOLUTION: A solution of a hydroxyalkyl (meth)acrylate is used as the solvent for absorbing the dissipated unreacted alkylene oxide. A part of the solution after absorption in the absorption process or a part or the whole of the absorption solution in the middle of the absorption process is extracted, cooled and resupplied to the absorption process.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-172228 (P2001-172228A)

(43)公開日 平成13年6月26日(2001.6.26)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	FI	デーマコート [*] (参考)
CO7C 67/26		C 0 7 C 67/26	4H006
C07B 63/00		C 0 7 B 63/00	G 4H039
CO7C 67/48		C 0 7 C 67/48	•
69/54		69/54	Z
// C07B 61/00	300	C 0 7 B 61/00	300
•		審查請求 未請求	請求項の数3 OL (全 7 頁)
(21)出願番号	特願2000-32340(P2000-32340)	(71)出題人 000004628	
		株式会	吐日本触媒
(22)出顧日	平成12年2月9日(2000.2.9)	大阪府大阪市中央区高麗橋4丁目1番1号	
		(72)発明者 松本	刻
(31)優先権主張番号	特願平11-285888	兵庫県姫路市網干区興浜字西沖992番地の	
(32)優先日	平成11年10月6日(1999.10.6)	1 株式会社日本触媒内	
(33)優先権主張国		(72)発明者 石田 1	速攻
		兵庫県	近路市網干区興浜字西沖992番地の
		1 株	式会社日本触媒内
		(74)代理人 1000734	161
		弁理士	松本 武彦
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ヒドロキシアルキル (メタ) アクリレートの製造方法

(57)【要約】

【課題】 (メタ) アクリル酸とアルキレンオキシドを 反応させ、反応液中の未反応アルキレンオキシドを放散 させて溶剤に吸収させる工程を含む、ヒドロキシアルキ ル (メタ) アクリレートを製造する方法において、未反 応アルキレンオキシドを経済的、且つ、効率良く回収再 利用できる方法を提供する。

【解決手段】 放散された未反応アルキレンオキシドの 吸収溶剤としてヒドロキシアルキル(メタ)アクリレー ト溶液を用いる。また、吸収工程の吸収後液の一部ある いは吸収工程途中の吸収液の一部または全量を抜き出し て冷却し、吸収工程に再供給する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (メタ) アクリル酸とアルキレンオキシド を反応させ、反応液中の未反応アルキレンオキシドを放 散させて溶剤に吸収させる工程を含む、ヒドロキシアル キル (メタ) アクリレートを製造する方法において、前 記吸収溶剤としてヒドロキシアルキル(メタ)アクリレ ート溶液を用いることを特徴とする、ヒドロキシアルキ ル (メタ) アクリレートの製造方法。

【請求項2】 (メタ) アクリル酸とアルキレンオキシド を反応させ、反応液中の未反応アルキレンオキシドを放 10 散させて溶剤に吸収させる工程を含む、ヒドロキシアル キル (メタ) アクリレートを製造する方法において、前 記吸収工程の吸収後液の一部を冷却後、吸収工程に再供 給することを特徴とする、ヒドロキシアルキル(メタ) アクリレートの製造方法。

【請求項3】 (メタ) アクリル酸とアルキレンオキシド を反応させ、反応液中の未反応アルキレンオキシドを放 散させて溶剤に吸収させる工程を含む、ヒドロキシアル キル (メタ) アクリレートを製造する方法において、前 記吸収工程途中の吸収液の一部または全量を抜き出し、 冷却後、吸収工程に再供給することを特徴とする、ヒド ロキシアルキル(メタ)アクリレートの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、(メタ)アクリル 酸とアルキレンオキシドを反応させてヒドロキシアルキ ル(メタ)アクリレートを製造する方法に関する。

[0002]

【従来の技術】 (メタ) アクリル酸とアルキレンオキシ ドを反応させてヒドロキシアルキル (メタ) アクリレー 30 トを製造するプロセスにおいて、副生成物の生成を抑 え、反応率を極力髙くするため、アルキレンオキシドを (メタ) アクリル酸よりも過剰モル量反応器に供給する ことが知られている(特公昭41-13019号公報、 特公昭43-18890号公報等)。この場合、反応終 了時の反応液中に未反応のアルキレンオキシドが残存す るため、分離した後、廃棄または回収再利用する必要が ある。

【0003】また、反応液から分離したアルキレンオキ シドを冷却、凝縮して回収再利用する場合にも、冷却に 40 多大なエネルギーを要するので経済的に不利であった。 そこで、特開平10-330320号公報には、未反応 のエチレンオキシドを原料である(メタ)アクリル酸に 吸収させ、このエチレンオキシドを含む(メタ)アクリ ル酸を付加反応に再利用することにより、未反応のエチ レンオキシドを有効に利用できることが開示されている が、回収効率の点では十分満足できるレベルとはいえな

[0004]

決しようとする課題は、・(メタ) アクリル酸とアルキレ

ンオキシドを反応させてヒドロキシアルキル(メタ)ア クリレートを製造する方法において、未反応アルキレン オキシドを経済的、且つ、効率良く回収再利用できる方 法を提供することである。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者は上記課題を解 決すべく鋭意検討した。その結果、アルキレンオキシド の吸収効率は、吸収溶剤の温度が低いほど高くなること に着目し、(1)吸収溶剤の凝固点が低いほど冷却温度 を低くできること、(2)アルキレンオキシド蒸気の吸 収により溶剤温度が上昇してしまうので、その吸収に伴 う溶剤温度の上昇を抑えることができれば、吸収効率も 向上すること、を考えた。そして、上記(1)の点よ り、凝固点が(メタ)アクリル酸(凝固点:約15℃) に比べて非常に低いヒドロキシアルキル(メタ)アクリ レート(凝固点:約-70℃)を吸収溶剤に用いれば、 かなりの低温まで冷却でき、しかも、髙効率で回収再利 用できることを見いだした。また、上記 (2) の点よ り、吸収工程の吸収後液の一部あるいは吸収工程途中の 吸収液の一部または全量を抜き出して冷却し、吸収工程 に再供給すれば、吸収溶剤の温度上昇を効率的に抑えら れることを見いだした。本発明はこのようにして完成さ れた。

【0006】すなわち、本発明に係るヒドロキシアルキ ル(メタ)アクリレートの製造方法は、(メタ)アクリ ル酸とアルキレンオキシドを反応させ、反応液中の未反 応アルキレンオキシドを放散させて溶剤に吸収させる工 程を含む、ヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートを 製造する方法において、前記吸収溶剤としてヒドロキシ アルキル (メタ) アクリレート溶液を用いることを特徴 とする。また、本発明に係る別のヒドロキシアルキル (メタ) アクリレートの製造方法は、(メタ) アクリル 酸とアルキレンオキシドを反応させ、反応液中の未反応 アルキレンオキシドを放散させて溶剤に吸収させる工程 を含む、ヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートを製 造する方法において、前記吸収工程の吸収後液の一部を 冷却後、吸収工程に再供給することを特徴とする。

【0007】また、本発明に係る別のヒドロキシアルキ ル (メタ) アクリレートの製造方法は、(メタ) アクリ ル酸とアルキレンオキシドを反応させ、反応液中の未反 応アルキレンオキシドを放散させて溶剤に吸収させる工 程を含む、ヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートを 製造する方法において、前記吸収工程途中の吸収液の一 部または全量を抜き出し、冷却後、吸収工程に再供給す ることを特徴とする。

[0008]

【発明の実施の形態】以下本発明を詳細に説明する。初 めに、本発明に係る特徴的な製造方法を好ましく適用す 【発明が解決しようとする課題】したがって本発明が解 50 ることができるヒドロキシアルキル(メタ)アクリレー

トの製造プロセスの概略を説明する。まず、(メタ)ア クリル酸とアルキレンオキシドとを、触媒の存在下で付 加反応させる。この付加反応は反応率が100%に満た ないことが多く、反応終了時の反応液中には未反応の (メタ) アクリル酸やアルキレンオキシド等が残存する 場合が一般的である。そこで、上記の反応液は、これら 未反応原料等を反応液中から除去するための工程へと導 かれる。そして、続く最終段階として、蒸留等による精 製が行われて、目的のヒドロキシアルキル(メタ)アク リレートが得られる。

【0009】本発明を実施するにあたり、上記(メタ) アクリル酸とアルキレンオキシドとの反応における原料 の仕込み量は、(メタ)アクリル酸1モルに対して、ア ルキレンオキシドが1.0~2.0モルが好ましい範囲 であり、より好ましくは1.1~1.7モル、さらに好 ましくは1.2~1.5モルである。アルキレンオキシ ドの仕込み量が1.0モル未満の場合には、反応率が低 下し、副生成物が増加するので好ましくない。また、ア ルキレンオキシドの仕込み量が2モルを超えると、経済 的に好ましくない。本発明を実施するにあたり、上記 (メタ) アクリル酸とアルキレンオキシドとの反応に使 用する触媒は、特に限定されず、例えば公知の付加反応 用の均一触媒あるいは不均一触媒を用いることができ る。また、反応液には、ハイドロキノン、ハイドロキノ ンモノメチルエーテル、フェノチアジン等の重合防止剤 を必要により添加してもよい。

【0010】本発明に係るヒドロキシアルキル(メタ) アクリレートの製造方法は、上述の一連の製造プロセス 中において、(メタ) アクリル酸とアルキレンオキサイ ドとの反応後、未反応のアルキレンオキシドを反応液中 30 から除去する工程、特に、未反応のアルキレンオキシド を放散させた後に溶剤に吸収させる吸収工程に特徴を有 するものである。以下に、本発明に係る特徴的な製造方 法を説明する。 (メタ) アクリル酸とアルキレンオキシ ドとの付加反応により得られた反応液中には、目的物で あるヒドロキシアルキル (メタ) アクリレートと共に、 通常、未反応のアルキレンオキシドが含まれている。こ の反応後液を、好ましくは反応後の温度を保ったまま で、放散装置に供給する。放散装置に供給する際の温度 は、理論的には放散効率の向上のために高いほどよい が、アルキレンオキシド含有液の再加熱は爆発の危険性 を伴うので、反応後液は、上記のように反応後の温度を 保ったままで、放散装置に供給するのが好ましい形態で ある。また、反応後液の温度は、反応収率向上および副 生成物抑制などをも目的として制限されるものであり、 好ましくは40~130℃、より好ましくは50~90 ℃である。上記放散装置としては特に限定されないが、 放散効率向上のためには、充填塔や泡鐘塔、多孔板塔な どの棚段塔が好ましい。

含有の反応後液は、減圧気化あるいは不活性ガスによっ て未反応アルキレンオキシドが放散され、吸収溶剤が存 在する吸収装置へと導かれる。特に、アルキレンオキシ ドの断熱圧縮による温度上昇が引き起こす爆発の危険性 が回避でき、安全な製造プロセスを提供できる点で、不 活性ガスを用いることが好ましい。放散装置から放散さ れたアルキレンオキシドは、続く吸収装置に供給され、 吸収装置内の溶剤に吸収される。吸収装置としては特に 限定されないが、吸収効率向上のために、充填塔や泡鐘 塔、多孔板塔などの棚段塔が好ましい。

【0012】本発明の製造方法の一つにおいては、未反

応アルキレンオキシドの吸収溶剤として、ヒドロキシア ルキル (メタ) アクリレート溶液を用いることを特徴と する。ヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートは、 (メタ) アクリル酸に比べて、アルキレンオキシドの吸 収能力に優れているので、吸収溶剤として優れている。 また、吸収させる際の吸収温度は低温であるほど吸収効 率が良いが、例えば、(メタ)アクリル酸は凝固点が約 15℃と高いために、吸収温度を実質20℃以下に設定 することはできない。しかし、ヒドロキシアルキル(メ タ)アクリレートは凝固点が約-70℃と低いので、吸 収温度を20℃以下、あるいはさらにかなりの低温にま で下げることができる。本発明において吸収溶剤として 用いるヒドロキシアルキル(メタ)アクリレート溶液中 に含まれるヒドロキシアルキル (メタ) アクリレートの 他成分との割合は特に限定されず、吸収温度を下げるこ とのみを目的とするならばヒドロキシアルキル(メタ) アクリレートの割合は高いほうが好ましい。また、本発 明において吸収溶剤として用いるヒドロキシアルキル (メタ) アクリレート溶液中に含まれるヒドロキシアル キル (メタ) アクリレートの他成分の種類については特 に限定されるものではなく、(メタ)アクリル酸、水、 ベンゼン、トルエン、キシレン等のいずれでもよい。 【0013】本発明において吸収溶剤として用いるヒド ロキシアルキル (メタ) アクリレート溶液は、アルキレ

ンオキシドを吸収後、適宜必要に応じて(メタ)アクリ ル酸やアルキレンオキシドが加えられて、再び、ヒドロ キシアルキル(メタ)アクリレート製造の原料として循 環再利用してもよいし、アルキレンオキシドを溶剤と分 離し、他のアルキレンオキシド誘導体製造プロセスの原 料としてもよい。本発明の別の製造方法は、吸収工程の 吸収後液の一部を冷却後、吸収工程に再供給することを 特徴とする。アルキレンオキシド蒸気を溶剤に吸収させ ると、アルキレンオキシドの蒸発潜熱の為に溶剤温度が 上昇してしまうので、吸収効率が低下する。そこで、吸 収工程の吸収後液の一部を冷却後、吸収工程に再供給す ることにより、溶剤の温度上昇を抑制することができ、 吸収効率の向上が可能となる。

【0014】具体的には、吸収工程において用いる吸収 【0011】放散装置に供給されたアルキレンオキシド 50 塔が1本の場合には、例えば、図1、図2に示すよう

に、吸収塔底からの吸収後液(アルキレンオキシドの吸収により温度が上昇している)の一部を冷却器に通し、液温を下げたものを再び吸収塔内に供給する。また、吸収工程において用いる吸収塔が複数の場合には、例えば、図3(2本の場合)に示すように、最も底部に位置する吸収塔からの吸収後液(アルキレンオキシドの吸収により温度が上昇している)の一部を冷却器に通し、液温を下げたものを再び吸収塔内に供給する。この場合、再供給する吸収塔は図3のように最も底部に位置する吸収塔でもよいし、それ以外の吸収塔でもよい。

【0015】吸収溶剤としては、ヒドロキシアルキル

(メタ) アクリレート溶液、(メタ) アクリル酸、水、ベンゼン、トルエン、キシレン等が挙げられるが、アルキレンオキシドの吸収能力が優れているという点ではヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートの方が好ましい。吸収塔に再供給される吸収後液量は、吸収溶剤量(図1~3のライン16)に対して多ければ多いほど吸収効率が向上するが、多すぎるとポンプ容量、冷却熱量も増大し、多大なエネルギーを必要とするため、経済的に不利となる。したがって、現実的には、吸収塔に再供 20給される吸収後液量は、好ましくは吸収溶剤量の100倍以下、より好ましくは50倍以下、特に好ましくは10倍以下である。

【0016】この製造方法においては、冷却器を用いた 冷却により、再供給する液温は、好ましくは0~40 ℃、より好ましくは5~30℃、特に好ましくは10~ 20℃である。40℃よりも高いと、吸収溶剤の温度上 昇を十分に抑えることができないため好ましくない。ま た、0℃よりも低いと、冷却に要するコストが多大にな るので経済上好ましくない。また、この冷却器の形式 は、特に限定されるものではなく、例えば、多管式熱交 換器、スパイラル式熱交換器、プレート式熱交換器、二 重管式熱交換器等が挙げられる。本発明の別の製造方法 は、吸収工程途中の吸収液の一部または全量を抜き出 し、冷却後、吸収工程に再供給することを特徴とする。 【0017】先に説明したように、アルキレンオキシド 蒸気を溶剤に吸収させると、アルキレンオキシドの蒸発 潜熱の為に溶剤温度が上昇してしまうので、吸収効率が 低下する。そこで、吸収工程途中の吸収液の一部または 全量を抜き出し、冷却後、吸収工程に再供給することに 40 より、溶剤の温度上昇を抑制することができ、吸収効率 の向上が可能となる。具体的には、吸収工程において用 いる吸収塔が1本の場合には、例えば、図4に示すよう に、吸収塔の途中から抜き出した吸収液の一部(アルキ レンオキシドの吸収により温度が上昇している)を冷却 器に通し、液温を下げたものを再び吸収塔内に供給す る。また、吸収工程において用いる吸収塔が複数の場合 には、例えば、図5(2本の場合)に示すように、最上 部に位置する吸収塔の塔底部から抜き出した吸収液の一 部または全量(アルキレンオキシドの吸収により温度が 50

上昇している)を冷却器に通し、液温を下げたものを再び吸収塔内に供給する。この場合、抜き出す吸収塔はいずれの塔でもよいし、再供給する吸収塔は図5のように最も底部に位置する吸収塔でもよいし、それ以外の吸収塔でもよい。

【0018】吸収溶剤としては、ヒドロキシアルキル(メタ)アクリレート溶液、(メタ)アクリル酸、水、ベンゼン、トルエン、キシレン等が挙げられるが、アルキレンオキシドの吸収能力が優れているという点ではヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートの方が好ましい。吸収塔の途中から抜き出した液を、抜き出し口よりも上部に再供給する場合(図6)、その供給液量は、最上部に位置する吸収塔の塔頂部に新たに供給される吸収塔の塔頂部に新たに供給される吸収塔の場合とポンプ容量、冷却熱量も増大し、多大なエネルギーを必要とするため、経済的に不利となる。したがって、現実的には、吸収塔に再供給される吸収後液量は、好ましくは吸収溶剤量の100倍以下、より好ましくは50倍以下、特に好ましくは10倍以下である。

【0019】この製造方法においては、冷却器を用いた 冷却により、再供給する液温は、好ましくは0~40 ℃、より好ましくは5~30℃、特に好ましくは10~ 20℃である。40℃よりも高いと、吸収溶剤の温度上 昇を十分に抑えることができないため好ましくない。ま た、0℃よりも低いと、冷却に要するコストが多大にな るので経済上好ましくない。また、この冷却器の形式 は、特に限定されるものではなく、例えば、多管式熱交 換器、スパイラル式熱交換器、プレート式熱交換器、二 重管式熱交換器等が挙げられる。放散、吸収の操作圧力 は、放散に対しては操作圧力が低いほど放散効率が高 く、吸収に対しては操作圧力が高いほど吸収効率が高く なる。従って、吸収の操作圧力を放散の操作圧力よりも かなり高くすればするほど、理論的には、放散効率と吸 収効率の双方ともに向上することになる。しかしなが ら、吸収の操作圧力が放散の操作圧力よりもかなり高く する場合には、アルキレンオキシド含有の放散ガスをコ ンプレッサー等で断熱圧縮することになり、温度上昇に よって爆発の危険が生じる。そこで、放散効率と吸収効 率をともに実用的レベルに保つようにした場合、安全で あり、且つ、効率良く、アルキレンオキシドを放散・吸 収できるためには、反応液中の未反応アルキレンオキシ ドを放散させる工程と、放散させた未反応アルキレンオ キシドを吸収する工程との操作圧の差が1000hPa 以下であることが好ましい。また、不活性ガスを循環再 使用する場合、吸収装置から排出されるガスを放散装置 に戻すために昇圧する必要があるが、このときにも、安 全性の面から、放散の操作圧力と吸収の操作圧力の差を 1000hPa以下にすることが好ましい。

[0020]

【実施例】以下に本発明を具体的に説明するが、本発明 はこれらの実施例に限定されるものではない。以下にヒ ドロキシエチルアクリレートの反応を例にして本発明を 説明する。

[実施例1] 撹拌翼を有するオートクレーブに触媒とし てアニオン交換樹脂(三菱化学(株)製DIAION PA316)を水膨潤状態で480ml仕込み、エチレ ンオキシド229g/h、アクリル酸288g/hを連 続的に供給し (エチレンオキシド/ アクリル酸モル比 1. 3)、反応温度70℃、滞留時間4. 1 hで反応を 10 行った。反応時の圧力は約4200hPaであった。オ - トクレーブ出口の反応後液を分析した結果、未反応ア クリル酸5.6重量%、未反応エチレンオキシド13. 4重量%、アクリル酸の転化率は90.0%、エチレン オキシドの転化率は69.8%であった。この反応後液 からアニオン交換樹脂を分離した後、反応後液を操作圧 力が1053hPaである塔径32mm、高さ30cm の放散塔に塔頂から供給し、塔底から酸素濃度3モル% に調製した窒素ガス72g/hを供給して放散を行っ た。放散後の塔頂ガスを操作圧力が1013hPaであ 20 る塔径32mm、高さ20cmの吸収塔に塔底から供給 し、塔頂から吸収液としてヒドロキシエチルアクリレー ト288g/hを供給した。吸収液は10℃で供給し た。塔底からの吸収液を分析した結果、エチレンオキシ ドは15.6重量%であった。これは未反応エチレンオー キシド回収効率76.7%に相当する。

【0021】 [実施例2] ヒドロキシエチルアクリレー トの反応を実施例1と同じ条件で連続的に行った。この 反応後液からアニオン交換樹脂を分離した後、反応後液 を操作圧力が1053hPaである塔径32mm、高さ 30 30cmの放散塔に塔頂から供給し、塔底から酸素濃度 3モル%に調製した窒素ガス72g/hを供給して放散 を行った。放散後の塔頂ガスを操作圧力が1013hP aである塔径32mm、高さ20cmの吸収塔に塔底か ら供給し、塔頂から吸収液としてヒドロキシエチルアク リレート288g/hを供給した。吸収液は20℃で供 給した。塔底からの吸収液を分析した結果、エチレンオ キシドは14.2重量%であった。これは未反応エチレ ンオキシド回収効率69.0%に相当する。

【0022】 [実施例3] ヒドロキシエチルアクリレー 40 トの反応を実施例1と同じ条件で連続的に行った。この 反応後液からアニオン交換樹脂を分離した後、反応後液 を操作圧力が1053hPaである塔径32mm、高さ 30cmの放散塔に塔頂から供給し、塔底から酸素濃度 3モル%に調製した窒素ガス72g/hを供給して放散 を行った。放散後の塔頂ガスを操作圧力が1013hP aである塔径32mm、髙さ20cmの吸収塔に塔底か ら供給し、塔頂から吸収液としてヒドロキシエチルアク リレート288g/hを供給した。吸収液は10℃で供 給した。また、吸収塔底液の一部を144g/hrで、 50 ンオキシドは14.9重量%であった。これは未反応エ

10℃まで冷却後、塔頂から10cmのところに再度供 給した。塔底からの吸収液を分析した結果、エチレンオ キシドは16.8重量%であった。これは未反応エチレ ンオキシド回収効率84.2%に相当する。

[実施例4] ヒドロキシエチルアクリレートの反応を実 施例1と同じ条件で連続的に行った。この反応後液から アニオン交換樹脂を分離した後、反応後液を操作圧力が 1053h Paである塔径32mm、高さ30cmの放 散塔に塔頂から供給し、塔底から酸素濃度3モル%に調 製した窒素ガス72g/hを供給して放散を行った。放 散後の塔頂ガスを操作圧力が1013hPaである塔径 32mm、高さ20cm、塔頂から10cmのところに チムニートレイを持つ吸収塔に塔底から供給し、塔頂か ら吸収液としてヒドロキシエチルアクリレート288g /hを供給した。吸収液は10℃で供給した。チムニー トレイにて吸収塔内液を144g/hrで塔外に一部抜 き出し、10℃まで冷却後、塔頂から10cmのところ に再度供給した。塔底からの吸収液を分析した結果、エ チレンオキシドは16.9重量%であった。これは未反 応エチレンオキシド回収効率84.4%に相当する。

【0023】 [実施例5] ヒドロキシエチルアクリレー トの反応を実施例1と同じ条件で連続的に行った。この 反応後液からアニオン交換樹脂を分離した後、反応後液 を操作圧力が1053hPaである塔径32mm、高さ 30cmの放散塔に塔頂から供給し、塔底から酸素濃度 3モル%に調製した窒素ガス72g/hを供給して放散 を行った。放散後の塔頂ガスを操作圧力が1013hP aである塔径32mm、高さ20cmの吸収塔に塔底か ら供給し、塔頂から吸収液としてアクリル酸288g/ hを供給した。吸収液は20℃で供給した。また、吸収 塔底液144g/hを20℃まで冷却後、吸収塔の上か ら10 cmのところに供給した。塔底からの吸収液を分 析した結果、エチレンオキシドは14.8重量%であっ た。これは未反応エチレンオキシド回収効率72.5% に相当する。

【0024】 [実施例6] ヒドロキシエチルアクリレー トの反応を実施例1と同じ条件で連続的に行った。この 反応後液からアニオン交換樹脂を分離した後、反応後液 を操作圧力が1053hPaである塔径32mm、高さ 30cmの放散塔に塔頂から供給し、塔底から酸素濃度 3モル%に調製した窒素ガス72g/hを供給して放散 を行った。放散後の塔頂ガスを操作圧力が1013hP a である塔径32mm、高さ20cm、塔頂から10c mのところにチムニートレイを持つ吸収塔に塔底から供 給し、塔頂から吸収液としてアクリル酸288g/hを 供給した。吸収液は20℃で供給した。チムニートレイ にて吸収塔内液を144g/hrで塔外に一部抜き出 し、20℃まで冷却後、塔頂から10cmのところに再 度供給した。塔底からの吸収液を分析した結果、エチレ

チレンオキシド回収効率72.7%に相当する。

【0025】 [比較例1] ヒドロキシエチルアクリレートの反応を実施例1と同じ条件で連続的に行った。この反応後液からアニオン交換樹脂を分離した後、反応後液を操作圧力が1053hPaである塔径32mm、高さ30cmの放散塔に塔頂から供給し、塔底から酸素濃度3モル%に調製した窒素ガス72g/hを供給して放散を行った。放散後の塔頂ガスを操作圧力が1013hPaである塔径32mm、高さ20cmの吸収塔に塔底から供給し、塔頂から吸収液としてアクリル酸288g/10hを供給した。吸収液は20℃で供給した。塔底からの吸収液を分析した結果、エチレンオキシドは13.5重量%であった。これは未反応エチレンオキシド回収効率65.0%に相当する。

[0026]

【発明の効果】本発明によれば、(メタ)アクリル酸とアルキレンオキシドを反応させ、反応液中の未反応アルキレンオキシドを放散させて溶剤に吸収させる工程を含む、ヒドロキシアルキル(メタ)アクリレートを製造する方法において、未反応アルキレンオキシドを経済的、且つ、効率良く回収再利用できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の製造方法の一例(吸収塔1本、吸収後 液の一部を冷却・再供給)を表すフロー図。

【図2】本発明の製造方法の一例(吸収塔1本、吸収後 液の一部を冷却・塔頂に再供給)を表すフロー図。

【図3】本発明の製造方法の一例(吸収塔2本、最底部*

* の塔からの吸収後液の一部を冷却・最底部の塔に再供給)を表すフロー図。

【図4】本発明の製造方法の一例(吸収塔1本、吸収工程途中の吸収液の一部を冷却・再供給)を表すフロー図.

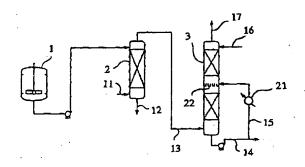
【図5】本発明の製造方法の一例(吸収塔2本、最上部の塔からの吸収液の一部または全量を冷却・最底部の塔に再供給)を表すフロー図。

【図6】本発明の製造方法の一例(吸収塔2本、最上部 0 の塔からの吸収液の一部または全量を冷却・最上部および最底部の塔に再供給)を表すフロー図。

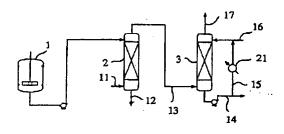
【符号の説明】

- 1 反応器
- 2 放散塔
- 3 吸収塔
- 4 吸収塔
- 11 不活性ガス導入ライン
- 12 放散後液抜き出しライン
- 13 放散ガスライン
- 14 吸収後液抜き出しライン
 - 15 再供給ライン
 - 16 吸収溶剤導入ライン
 - 17 廃ガスライン
 - 21 冷却器
 - 22 液再分散器
 - 23 チムニートレイ

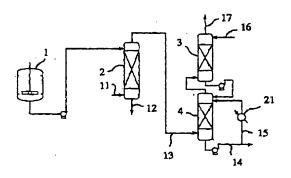
【図1】



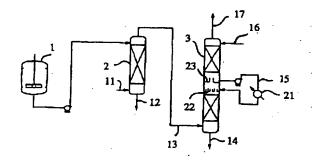
【図2】



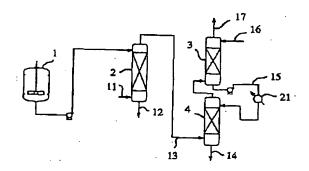
[図3]



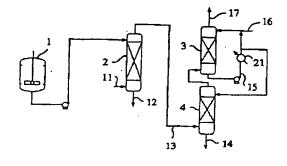
【図4】



【図5】



【図6】



フロントページの続き

(72)発明者 新谷 恭宏

兵庫県姫路市網干区興浜字西沖992番地の

1 株式会社日本触媒内

(72)発明者 上岡 正敏

兵庫県姫路市網干区興浜字西沖992番地の

1 株式会社日本触媒内

(72) 発明者 米田 幸弘

兵庫県姫路市網干区興浜字西沖992番地の

1 株式会社日本触媒内

Fターム(参考) 4H006 AA02 AC48 AD17 AD18 BA72

BA94 BC10 BC11 BC19 BC31

BC51 BC52 BD33 BD51 BN10

KA19

4H039 CA66 CF90